

日本学術振興会第 175 委員会
第 III 期第 3 回総会・研究会のお知らせ

日時：平成 29 年 1 月 27 日(金)

11:00～ 総会（運営委員会合同）、昼食（お弁当をご用意）

13:00～15:20 研究会

場所：東京工業大学大岡山キャンパス、蔵前会館（TTF）ロイヤルブルー
（目黒区大岡山 2-12-1、東急大岡山駅前）

11:00～

総会（175 委員会委員あるいは代理の方のみ参加可能）

議題：

1. 新規加入、退会など
2. 平成 28 年度の活動報告
3. 平成 29 年度の活動予定
4. 2 分科会（次世代シリコン太陽電池、有機系太陽電池）の継続・改組審議
5. 報告事項
 - ・産学協力研究委員会委員長会議報告
 - ・その他

13:00～

研究会（175 委員会委員ならびに、委員の所属する機関の方、何名でも参加可能）

13:00-13:20

太陽光発電システムの今後の展開と挑戦

一木 修 (RTS)

13:20-13:40

太陽光発電をもっと広く活用するには

森本 弘 (PVTEC)

13:40-14:00

7 円/kWh 実現時期の前倒しは可能か？- 経済的な視点からの解析

小西 正暉 (AIST)

14:00-14:20

スクリーン印刷法による大面積シリコン基板上への SiG 単結晶の形成

Marwan Dhamrin (東洋アルミ)

14:20-14:40

ヘテロ接合シリコン太陽電池 - 薄膜シリコン太陽電池技術の適用

山本 憲治 (カネカ)

14:40-15:00

PV システムの長期安定・安全運用の課題と当面の対応策

太和田 善久 (日本太陽エネルギー学会)

15:00-15:20

太陽光発電事業を巡る最近の状況と課題 =O&M の重要性について=

田中 良 (NTT ファシリティーズ)

以上